EESTI NSV TEADUSTE AKADEEMIA TOIMETISED. 29. KÕIDE FUUSIKA * MATEMAATIKA. 1980, NR. 4

ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНСКОЙ ССР. ТОМ 29 ФИЗИКА * МАТЕМАТИКА. 1980, № 4

А. ШЕРМАН

УДК 539.216

полярон в тонкой диэлектрической пленке

(Представил В. Хижняков)

Исследования элементарных возбуждений поверхностей кристалла и тонких кристаллических пленок приобрели в последнее время актуальность в связи с развитием техники. В первую очередь это относится к фононным и электронным элементарным возбуждениям (см. [1]). В [2] было показано, что в полупроводниковой пленке, диэлектрическая проницаемость которой значительно превышает единицу, происходит существенное усиление кулоновского взаимодействия по сравнению с бесконечным кристаллом, когда толщина пленки становится порядка или меньше расстояния между зарядами. Этот эффект приводит к усилению взаимодействия электрона проводимости с поляризацией, вызванной оптическими колебаниями пленки полярного кристалла, толщина которой приближается к радиусу полярона. При этом могут возрастать энергия связи полярона и его масса, что будет зарегистрировано оптическими измерениями или измерениями подвижности носителей. Однако отнюдь не очевидно, произойдет ли в действительности указанное возрастание, поскольку в случае приближения толщины пленки к радиусу полярона происходит его деформация, что энергетически невыгодно. Данная работа посвящена исследованию этого вопpoca.

Используется модель полярона, предложенная С. И. Пекаром [³]. Эта модель пригодна в случае сильной связи и большого характерного размера полярона *L*:

 $|E_b| \gg \hbar \omega_0, \quad L \gg a. \tag{1}$

Здесь $E_b < 0$ — энергия покоящегося полярона, отсчитанная от дна зоны проводимости, ω_0 — частота LO-фонона, a — постоянная решетки. Благодаря условиям (1) пленку можно рассматривать как диэлектрический континуум и использовать адиабатическое приближение. Гамильтониан электрон-фононной системы пленки в этом случае имеет вид

$$H = \frac{p^2}{2m} + U(z) - e \sum_{i} \int d^3 r' P_i(\vec{r}') \frac{\partial}{\partial r'_i} V(\vec{r}, \vec{r}') + \frac{2\pi}{\varepsilon_0 - \varepsilon} \int d^3 r' P^2(\vec{r}') + \frac{1}{2} \sum_{i,j} \int \int d^3 r' d^3 r'' P_i(\vec{r}') P_j(\vec{r}'') \frac{\partial^2}{\partial r'_i \partial r''_j} V(\vec{r}', \vec{r}'').$$

$$(2)$$

Здесь *р* — импульс электрона, *m* — его эффективная масса, *P_i* — компоненты вектора поляризации, которые обусловлены лишь смеще-

цаемостью є в точке r единичным точечным зарядом, находящимся в $\vec{r'}$ (для простоты считаем, что пленка помещена в вакуум). Вид этого потенциала можно найти, используя стандартную методику [⁴]:

$$\vec{V(r,r')} = (2\pi\varepsilon)^{-1} \int d^2k f(k,z,z') \exp[i\vec{k}(\vec{\varrho'}-\vec{\varrho})]/k,$$

$$f(k,z,z') = \exp[-k|z-z'|] - \{2\operatorname{ch}[k(z-z')] + \varkappa \exp[k(z'+z+2d)] + (3) + \varkappa \exp[-k(z+z')]\}/[1-\varkappa^2 \exp(2kd)],$$

где \vec{k} — двумерный вектор, параллельный поверхностям пленки, $\vec{\varrho}$ и $\vec{\varrho'}$ также двумерные векторы, возникающие при проектировании векторов \vec{r} и $\vec{r'}$ на указанные поверхности. Система координат выбрана таким образом, что эти поверхности перпендикулярны оси \vec{z} и пересекают ее в точках 0 и — d. $\varkappa = (\varepsilon + 1)/(\varepsilon - 1)$. При $|\vec{\varrho'} - \vec{\varrho}| \gg d$ основной вклад в интеграл дают малые k: $kd \ll 1$, и формула (3) упрощается (см. также [²]):

$$V(\vec{r},\vec{r'}) \approx (\pi \varepsilon d)^{-1} \int d^2k \exp\left[i\vec{k}\left(\vec{\varrho'}-\vec{\varrho}\right)\right] / [k(k+2/(\varepsilon d))].$$
(4)

Предполагается, что $\varepsilon \gg 1$. Дно зоны проводимости, как правило, лежит по энергии на несколько электрон-вольт ниже уровня вакуума [⁵]. Эта величина значительно превышает расстояние между размерно-квантованными уровнями энергии $\frac{\pi^2\pi^2}{(2md^2)}$ для рассматриваемых здесь пленок. Аппроксимируем существующие вблизи поверхностей пленки энергетические барьеры ступенчатыми функциями, причем в силу последнего обстоятельства будем считать, что образующаяся потенциальная яма имеет бесконечно высокие стенки: U(z) = 0 при -d < z < 0; $U(z) = \infty$ при $z \leq -d$ и $z \geq 0$. Такое приближение оправдано для двумерных подзон, образующихся из нескольких нижайших размерно-квантованных уровней.

Третье слагаемое в правой части (2) описывает взаимодействие поляризации с электроном, четвертое — упругую энергию, связанную с поляризацией пленки, плюс слагаемое, обусловленное полем Лоренца [⁶]. Наконец, пятый член в правой части формулы (2) есть кулоновская энергия поляризации минус отмеченное выше слагаемое, вызванное полем Лоренца. Взаимодействие электрона с вызванной им безынерционной поляризацией смещений электронных оболочек ионов включено, как и в [³], в определение эффективной массы электрона. Для рассматриваемых здесь макроскопически толстых пленок ($d \gg a$) последняя величина слабо зависит от толщины пленки, поскольку радиус безынерционной поляризации микроскопически мал [⁷].

Гамильтониан (2) можно привести к виду, использованному в [³], если устремить *d* к бесконечности в (3) и учесть, что для бесконечной однородной изотропной среды

$$\vec{D}(\vec{r}) - \vec{E}(\vec{r}) = \vec{E'}(\vec{r}) - \vec{E}(\vec{r}) =$$

$= -\int d^3r' [3\vec{R} \cdot \vec{P}(\vec{r}')\vec{R} - \vec{P}(\vec{r}')R^2]/R^5 = 4\pi \vec{P}(\vec{r})$

и $\vec{P}(\vec{r}) = \varepsilon \vec{P}'(\vec{r})$. Здесь $\vec{D}(\vec{r})$ — вектор электрической индукции, $\vec{E'}(\vec{r})$ — напряженность поля свободных зарядов, $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r'}$, $\vec{P'}(\vec{r})$ поляризация, созданная смещением ионов и связанной с этим смещением деформацией их электронных оболочек. Во вторично-квантованном виде гамильтоннан (2) совпадает с полученными ранее другими методами [^{7, 8}].

Как и в [³], используем для нахождения энергии покоящегося полярона прямой вариационный метод. Пленка предполагается достаточно тонкой, так что характерная энергия размерно-квантованных уровней $\hbar^2 \pi^2/(2md^2)$ значительно превышает величину кулоновского взаимодействия между электроном и поляризацией (см. ниже). Поэтому поперечное относительно пленки движение электрона не меняется при учете взаимодействия с фононами и его волновую функцию следует искать в

виде $\psi(r) = \psi(\varrho) \psi(z)$, где $\psi(z)$ — одна из волновых функций частицы, локализованной в прямоугольной яме с бесконечно высокими стенками. Функционал, соответствующий гамильтониану (2), имеет вид

$$F = -\hbar^{2} (2m)^{-1} \int d^{2}\varrho \psi^{*}(\vec{\varrho}) \Delta_{\vec{\rho}} \psi(\vec{\varrho}) - \int d^{3}r \vec{P}(\vec{r}) \cdot \vec{E}(\vec{r}) + + 2\pi (\varepsilon_{0} - \varepsilon)^{-1} \int d^{3}r P^{2}(\vec{r}) + + (1/2) \sum_{i,j} \int \int d^{3}r' d^{3}r'' P_{i}(\vec{r}') P_{j}(\vec{r}'') \frac{\partial^{2}}{\partial r'_{i} \partial r''_{j}} V(\vec{r}', \vec{r}''),$$
(5)

$$\vec{E}(\vec{r}) = e \operatorname{grad} \int d^3r' |\psi(\vec{r}')|^2 V(\vec{r}, \vec{r}'), \qquad (6)$$

где $\Delta_{\overrightarrow{p}} = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$, энергия отсчитывается от дна соответствующей подзоны. Варьируя *F* вначале по $\overrightarrow{P}(\overrightarrow{r})$, находим необходимое условие минимума

$$-E_{i}(\vec{r}) + \frac{\partial}{\partial r_{i}} \sum_{j} \int d^{3}r' P_{j}(\vec{r'}) \frac{\partial}{\partial r'_{j}} V(\vec{r},\vec{r'}) + 4\pi (\varepsilon_{0} - \varepsilon)^{-1} P_{i}(\vec{r}) = 0, \quad (7)$$

при выполнении которого (5) принимает вид

$$F = -\hbar^2 (2m)^{-1} \int d^2 \varrho \psi^*(\vec{\varrho}) \Delta_{\vec{\rho}} \psi(\vec{\varrho}) - (1/2) \int d^3 r \vec{P}(\vec{r}) \cdot \vec{E}(\vec{r}).$$
(8)

Для дальнейших вычислений необходимо, исходя из (7), явно выразить $\vec{P}(\vec{r})$ через $\psi(\vec{r})$. Для этого подействуем на (7) оператором $\sum_{i} \partial/\partial r_{i}$. Учитывая, что $\Delta_{\vec{r}} V(\vec{r}, \vec{r'}) = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r'})/\varepsilon$, находим

$$4\pi e |\psi(r)|^2 / \varepsilon_0 + \operatorname{div} E_0(r) = 0, \qquad (9)$$

где $\vec{E}_0(\vec{r}) = 4\pi \vec{P}(\vec{r})/(\varepsilon_0 - \varepsilon)$ — вектор электрического поля в пленке. Уравнения и граничные условия, которым подчиняются полное электрическое поле $E_0(r)$ и поле электрона E(r) (6), совпадают с точностью до замены ε_0 на ε . Таким образом, решение уравнения (9) может быть записано сразу:

$$\vec{P}(\vec{r}) = (4\pi)^{-1}e(\varepsilon_0 - \varepsilon) \operatorname{grad} \int d^3r' |\psi(\vec{r'})|^2 V_0(\vec{r}, \vec{r'}), \quad (10)$$

где $V_0(r, r')$ определяется формулами (3) и (4) с заменой є на ε_0 . В том, что решение (10) удовлетворяет уравнению (7), легко убедиться, используя граничные условия и теорему Гаусса—Остроградского.

В качестве аппроксимирующей функции выберем

$$\psi(\varrho) = \alpha \sqrt{2/\pi} \exp(-\alpha \varrho), \quad \int d^2 \varrho \psi^2(\varrho) = 1. \tag{11}$$

Предположим для простоты, что $2\alpha^{-1} \gg d$. В этом случае для $V(\vec{r}, \vec{r'})$ и $V_0(\vec{r}, \vec{r'})$ можно использовать приближенную формулу (4). Отметим, что в таком приближении энергии связи поляронов, образо-

ванных различными подзонами, одинаковы, поскольку V(r, r') в формуле (4) не зависит от z и z'. Подставляя (11) в выражения (6) и (10), находим из (8)

$$F = (2md^{2}y^{2})^{-1} + [C(y) - C_{0}(y)]e^{2}/d,$$

$$C(y) = e^{-1}(y/\epsilon) (y^{2}/\epsilon^{2} + 1)^{-3} \{\pi [3(\epsilon^{2}/y^{2} - 2) - y^{2}/\epsilon^{2}]/16 + (12) + [1 + y^{2}/(4\epsilon^{2})]y/\epsilon + [3/4 + \ln(y/\epsilon)]\epsilon/y\},$$

где $y = \alpha^{-1}/d$, $C_0(y)$ выражается той же формулой, что и C(y) с заменой є на ε_0 .

Выберем для примера следующие значения параметров: $\varepsilon = 3$, $\varepsilon_0 = 15$, $m = 0, 1m_e$ (m_e — масса свободного электрона), d = 20Å. Минимизируя F, находим: $F_{\min} = E_b = -0,237e^2/(\varepsilon d) \approx -50 \text{ мэB}$, $y_{\min} = 1,6(2\alpha_{\min}^{-4}/d = 3,2 \gg 1)$, $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon/(\varepsilon_0 - \varepsilon)$. Это значение более чем в четыре раза превышает энергию связи полярона в бесконечном кристалле в модели сильной связи $E_P = -0,0544me^4/(\hbar \varepsilon)^2$ [3]. Полученная в этой последней модели поляронная яма, однако, слишком мелка. Сравним поэтому E_b с результатом, полученным в модели промежуточной и слабой связи $E_F = -e^2\sqrt{2m\omega_0/\hbar}/(2\varepsilon)$ [9]. При $\omega_0 = 1,5 \cdot 10^{13}c^{-1}$ найденное значение E_b примерно в полтора раза превышает E_F . Заметим, что для принятой величины ω_0 выполняется первое условие (1), а также, что для приведенных значений параметров энергия кулоновского взаимодействия электрона и поляризации $\int d^3r \vec{P} \cdot \vec{E} \approx e^2/(\varepsilon d)$

значительно меньше расстояния между размерно-квантованными уровнями. Поэтому поперечное относительно пленки движение электрона, как и предполагалось, не изменяется при учете взаимодействия с поляризацией.

Таким образом, в тонкой пленке полярного диэлектрика происходит возрастание энергии связи (а следовательно, и массы) полярона. В связи с этим отметим работу [¹⁰], результатом которой являлось утверждение, что энергия связи полярона (вычислявшаяся в модели слабой связи) монотонно убывает с уменьшением толщины пленки. По-видимому, этот результат обусловлен тем, что в [¹⁰] не принималось во внимание взаимодействие с поверхностными фононами, которое стано-

А. Шерман

вится существенным именно для тонких пленок. Использованная малая толщина пленки (d = 20 Å) «навязана» условием $2a^{-1} \gg d$, позволившим значительно упростить математические выражения. По-видимому, отмеченный эффект может наблюдаться и в слоях, на порядок более толстых

Автор признателен В. В. Хижнякову за обсуждение результатов работы.

ЛИТЕРАТУРА

- Брыксин В. В., Мирлин Д. Н., Фирсов Ю. А., Успехи физ. наук, 113, вып. 1, 29—67 (1974).
 Келдыш Л. В., Письма в ЖЭТФ, 29, вып. 11, 716—719 (1979).
 Пекар С. И., Исследования по электронной теории кристалов, М.—Л., ГИТТЛ, 1951; Успехи физ. наук, 50, вып. 2, 197—252 (1953).
- Смайт В., Электростатика и электродинамика, М., ИИЛ, 1954. 4
- 5. Ривьере Х., В кн.: Поверхностные свойства твердых тел, М., «Мир», 1972, c. 193-316.

- с. 193—310.
 6. Тамм И. Е., Основы теории электричества, М., «Наука», 1976.
 7. Licari, J. J., Evrard, R., Phys. Rev., B15, № 4, 2254—2264 (1977).
 8. Брыксин В. В., Фирсов Ю. А., Физ. твердого тела, 13, вып. 2, 496—503 (1971); Lucas, A. A., Kartheuser, E., Badro, R. G., Phys. Rev., B2, № 7, 2488—2499 (1970).
 9. Lee, T. D., Low, F. E., Pines, D., Phys. Rev., 90, № 2, 297—302 (1953).
 10. Licari, J. J., Solid State Commun., 29, № 8, 625—628 (1979).

Институт физики Академии наук Эстонской ССР Поступила в редакцию 9/VI 1980

A. SERMAN

POLARON ÕHUKESES DIELEKTRILISES KILES

On arvutatud tugevasti seotud kontinuaalpolaroni omaenergia suure kõrgsagedusliku dielektrilise läbitavusega kiles, mille paksus on polaroni raadiuse suurusjärgus. On näi-datud, et see omaenergia võib olla tunduvalt suurem polaroni seoseenergiast lõpmatus kristallis.

A. ŠERMAN

THE POLARON IN A THIN DIELECTRIC FILM

A Hamiltonian is obtained and a self-energy of a strong-coupling continual polaron is investigated for a thin dielectric film placed in vacuum. As it was shown by L. V. Keldysh [2], the Coulomb interaction increases in the film surrounded by the environment with a smaller dielectric constant in case the thickness of the film tends to a distance between charges. This effect may lead to the growth of the polaron self-energy and mass in a film with a large high-frequency dielectric constant as its thickness becomes of the order of the polaron radius. This growth is prevented by a simultaneously arising polaron deformation. The calculations of the self-energy are carried out by the straight variational method. It is shown that its value may really considerably exceed the coupling energy of the polaron in an infinite crystal.

386